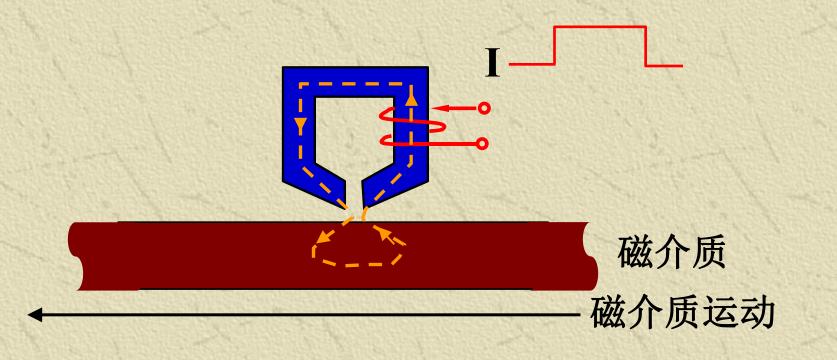
4.3 磁表面存储器

- 4.3.1 存储原理与技术指标
- 1. 读写原理
- 存储介质: 磁层 (如聚酯薄膜、铝合金、陶瓷等覆盖氧化铁物质等)
 - 读/写部件: 磁头

读/写过程:

(1)写入

在磁头线圈中加入磁化电流(写电流),并使磁介质移动,在磁层上形成连续的小段磁化区域(位单元)。被磁化的区域是存储的信息;用不同磁化方向来表示二进制信息"1"和"0"。

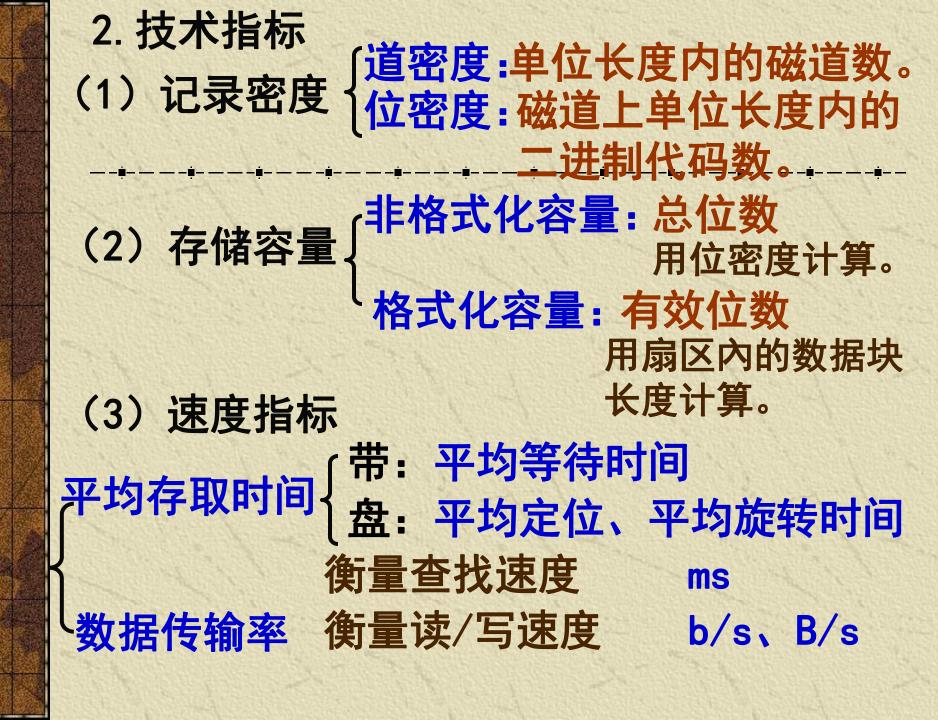


(2) 读出

磁头线圈中不加电流,磁层移动。当被磁化的记录磁层(位单元)的转变区经过磁头下方时,在线圈两端产生感应电势。

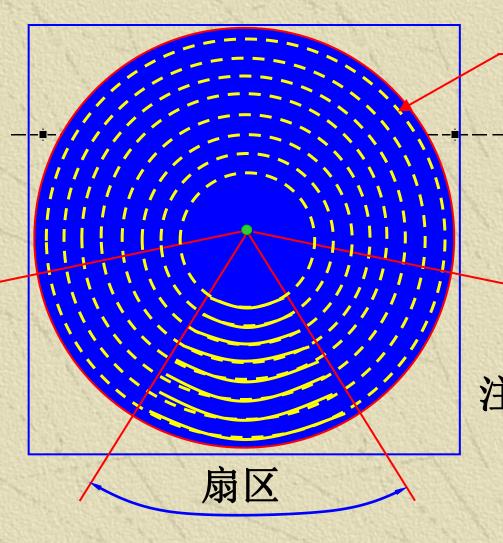
 $e=-\frac{d\Phi}{dt}$ 读出信号

磁通变化的区域



4.3.2 磁盘存储器 适用于调用较频繁的场合,常作为主存的直 接后援。 1. 组成 磁盘控制器 + 接口 → 磁盘适配器 磁盘驱动器 { 盘片、磁头 定位系统、传动系统 (1) 软盘信息分布与寻址信息 1) 信息分布 盘片:单片,双面记录。 磁道: 盘片旋转一周, 磁头的作用区域。 扇区:磁道上长度相同的区段。存放数据块。

各道容量相同,各道位密度不同,内圈位密度最高。



磁道

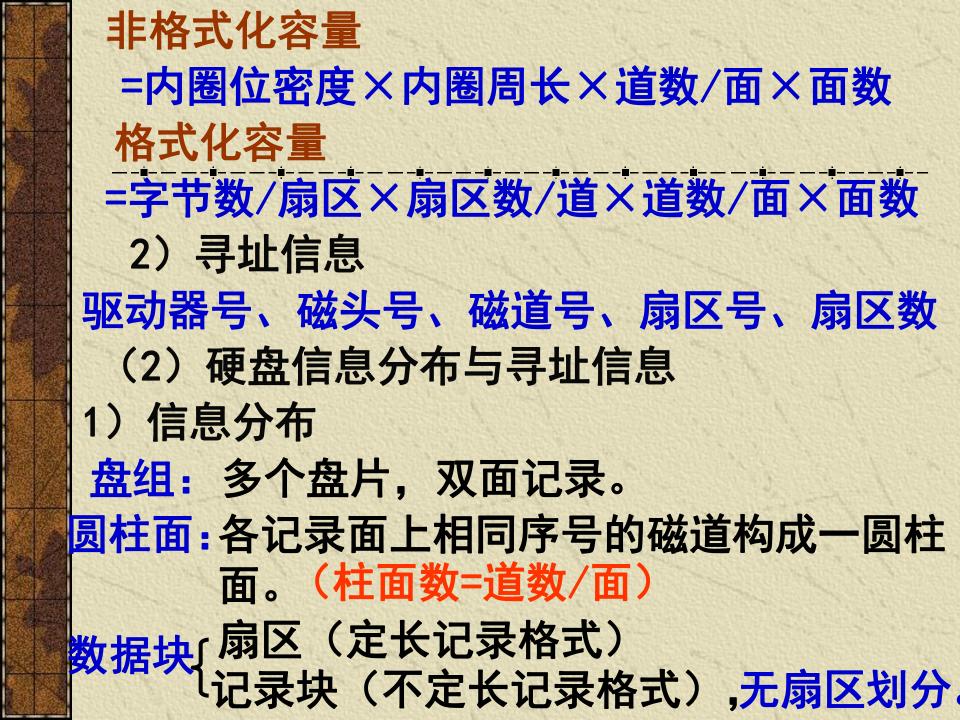
盘片旋转一周的磁头作用区

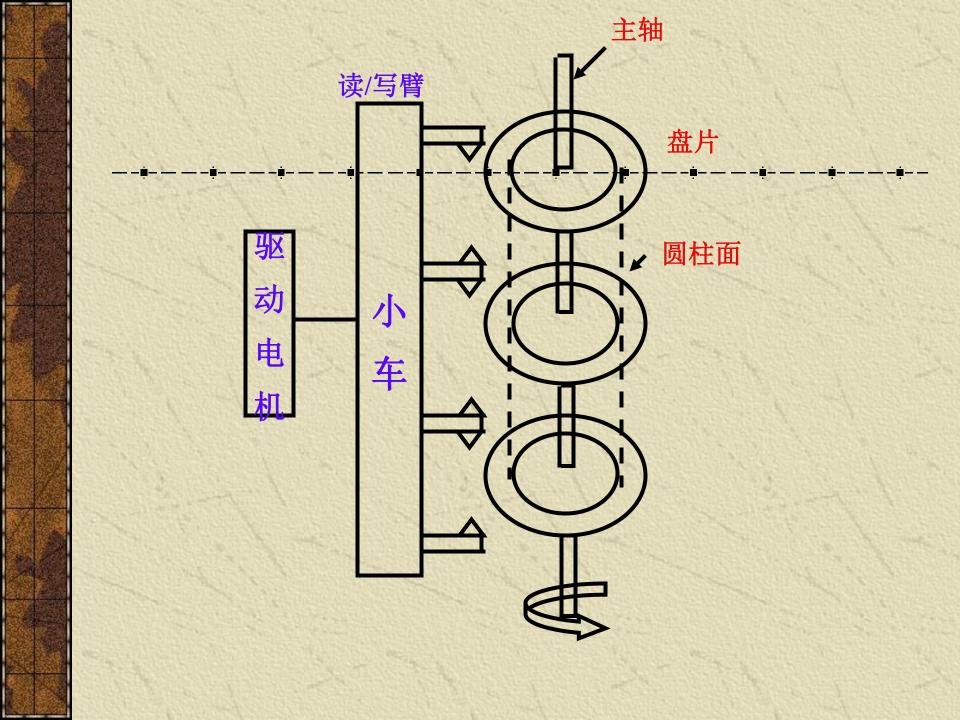
最外层为0道。

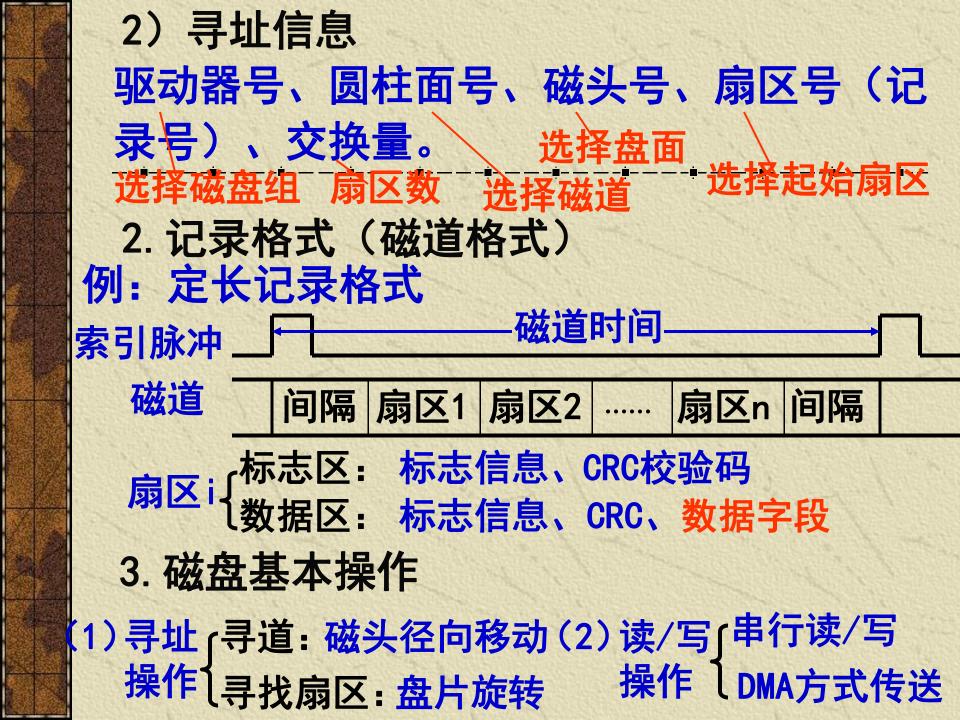
注: 各磁道容量相同,

各道位密度不同,

内圈位密度最高。







- 4.3.3 校验码
- 1. 码距的概念
- (1) 码距定义
- 一种编码体制中,各组合法代码间的不同位数称距离,其最小距离为该编码的码距。
 - (2)码距作用
 - 衡量一种编码查错与纠错的能力。
 - (3) 查错与纠错的基本出发点
- 1)约定某种规律,作为检测的依据。
- 有效信息位+校验位 → 校验码 → 译码检测
 - 2) 增大码距,从信息量上提供指错的可能。
 - 2. 几个例子
- 例1.8421码 码距d=1 无查错、纠错能力。

例2. 奇偶校验码 有效信息位+1位校验位 →校验码 检测依据(编码规则) : 约定校验码中1的个 数为奇数/偶数。 如: 偶校验 10110010 码距d=2 10110111 通过统计校验码中1的个数是否为偶数来查错。 可检测一位错,不能纠错。用于主存校验。 例3. 海明校验码 检测依据:多重奇偶校验。 代码分组 → 各组进行奇偶校验 → 形成多位 指误字{ =全0 ≠全0 无错 指误字状态对应出错位序 有错 号,将出错位变反纠错。

3. 循环校验码(CRC) (1) 约定规律 校验码能被某代码除尽。 设有效信息为A. 约定代码为G。 $\frac{A}{G} = Q + \frac{R}{G} + \frac{A-R}{G} =$ (2) 编码方法 例. 有效信息A=1100, 约定代码G=1011 将有效信息与余数拼在一起形成校验码 K: 有效信息位数 r: 余数位数 n: 校验码位数 1) A左移r位(r=3):1100000 一余数 2) 求余数: 1100000 =1110 +

```
3) 形成校验码
  11000000 + 010 = 1100010
             K=4
                  (7, 4)码
             n=7
 (3) 译码与纠错
  不同出错数位
    生成多项式
利用余数循环的特点,将出错位移至校验码最高
位,变反纠错。节省硬件。
 (4) 生成多项式
 满足 <sub>|</sub> 出错,余数不为0。
三个 | 不同出错位对应不同余数。
                    可查表获得
                    生成多项式
  条件「余数循环。
```

第四章复习提纲

- 1. 半导体存储器逻辑设计(地址分配、片选逻辑、框图)。
- 2. 动态刷新(定义、刷新方式)。
- 3. 磁盘信息分布、寻址信息、指标(速度、容量)。
- 4. 基本概念如: 随机存取、顺序存取、直接存取、静态M的存储原理、动态M的存储原理、动态M的存储原理...等。

第四章作业

设计一半导体存储器,其中ROM区4KB, 选用ROM芯片(4K×4位/片);RAM区3KB, 选用RAM芯片(2KB/片和1K×4位/片)。 地址总线A15~A0(低),双向数据总线 D7~D0(低),读/写信号线R/W。

- 1、给出芯片地址分配和片选逻辑;
- 2、画出该M逻辑框图(各芯片信号线的连接及 片选逻辑电路)。